Yb: YAG 陶瓷强化 Cr, Yb: YAG 自调 *Q* 微片激光器性能研究

程莹马剑董俊

(厦门大学信息科学与技术学院电子工程系,福建厦门 361005)

摘要 报道了通过键合 Yb: YAG 激光陶瓷来强化 Cr, Yb: YAG 自调 Q 微片激光器激光性能的研究结果。实现了 Yb: YAG/Cr, Yb: YAG 自调 Q 微片激光器的激光输出。当吸收抽运功率为 7.1 W 时获得了 0.53 W 的自调 Q 激光 输出,对应的光-光转换效率为 7.5%。在实验中获得了脉冲能量大于 25 μ J、脉冲宽度小于 3 ns、峰值功率高达 9 kW的自调 Q 激光脉冲输出。同时研究了输出耦合镜透射率对 Yb: YAG/Cr, Yb: YAG 自调 Q 微片激光器激光 性能的影响。

关键词 激光技术;Yb:YAG 激光陶瓷;Cr,Yb:YAG 晶体;自调 Q 激光器;微片激光器
中图分类号 TN248.1
文献标识码 A
doi: 10.3788/CJL201340.0102006

Enhancement of Cr, Yb: YAG Self-Q-Switched Microchip Laser by Bonding Yb: YAG Ceramic

Cheng Ying Ma Jian Dong Jun

(Department of Electronics Engineering, School of Information Science and Technology, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China)

Abstract Enhancement of Cr, Yb: YAG self-Q-switched microchip laser by bonding Yb: YAG ceramic is investigated. Yb: YAG/Cr, Yb: YAG self-Q-switched microchip lasers is demonstrated. Average output power of 0.53 W is obtained under absorbed pump power of 7.1 W. Laser pulses with pulse energy over 25 μ J, pulse width shorter than 3 ns and peak power over 9 kW are achieved. The effect of transmission of output coupler on the laser performance is also addressed.

Key words laser technology; Yb: YAG laser ceramic; Cr, Yb: YAG crystal; self-Q-switched laser; microchip laser OCIS codes 140.3380; 140.3540; 140.3615; 140.3480; 140.3580

1 引 言

激光二极管抽运的 Cr⁴⁺:YAG 作为可饱和吸 收体被动调 Q 微片激光器可实现高光束质量、高峰 值功率、亚纳秒激光脉冲输出,在激光加工、激光测 距、激光点火、遥感及环境污染监测等领域有极其广 泛的应用,因而成为了固体激光器领域的一个研究 热点。而且微片激光器简单的结构使得激光器的小 型化和光学系统的集成化成为可能。通常用于被动 调 Q 激光器的激光增益介质是稀土离子掺杂的 YAG 晶体,稀土离子掺杂的 YAG 晶体不仅具有良 好的光学特性、机械性能和高的化学稳定性,而且可 以通过在稀土离子掺杂的 YAG 晶体中共掺 Cr⁴⁺获 得性能优良的自调 Q 激光晶体^[1~3]。中国科学院上 海光 学 精 密 机 械 研 究 所^[3~5] 成 功 地 生 长 了 Cr,

收稿日期: 2012-07-23; 收到修改稿日期: 2012-09-07

基金项目:教育部"新世纪优秀人才支持计划"(NCET-09-0669)和教育部高等学校博士学科点专项科研基金 (20100121120019)资助课题。

作者简介:程 莹(1988—),女,硕士研究生,主要从事激光二极管抽运的被动调 Q 固体激光器方面的研究。 E-mail: chengying07@qq.com

导师简介:董 俊(1970—),男,教授,博士生导师,主要从事激光陶瓷材料的制备及固体激光技术等方面的研究。 E-mail: jdong@xmu.edu.cn(通信联系人)

Yb: YAG自调 Q 激光晶体并系统地报道了该晶体 的光学及激光性能。随后报道了激光二极管抽运的 Cr, Yb: YAG 微片 激光器的性能, 采用 1 mm 厚、Yb³⁺离子数分数为10%、Cr⁴⁺离子数分数为 0.025%的 Cr, Yb: YAG 晶体获得了脉冲宽度为 440 ps、峰值功率高达53 kW的自调 Q 脉冲激光输 出^[6]。然而由于在Yb:YAG晶体中共掺了 Cr^{4+} ,晶 体中的缺陷增加,晶体的荧光寿命大幅下降[7],而且 Cr^{4+} 在 Yb: YAG 晶体的吸收峰处有很强的吸收(约 占其在峰值吸收波长处的 60%),因此激光的效率 低。厦门大学 Zhou 等^[8] 报道了采用 Yb: YAG 晶 体强化 Cr, Yb: YAG 自调 Q 激光器性能的研究结 果。通过在 Cr,Yb:YAG 晶体前面捆绑 Yb:YAG 晶体,采用腔长为 70 mm 的平-凹腔获得了光-光转 换效率高达 20%的自调 Q 激光输出。最近该课题 组又报道了 Yb: YAG 激光陶瓷及晶体强化 Cr, Yb: YAG自调 Q 激光器激光性能的研究结果[9]。 激光陶瓷制备技术使复合激光材料的制备工艺更加 简单化[10,11],从而使得通过激光陶瓷制备技术来实 现复合 Yb: YAG/Cr, Yb: YAG 自调 Q 激光材料获得 高效激光输出成为可能。本文报道了 Yb: YAG/Cr, Yb: YAG 自调 Q 微片激光器的激光性能,研究了 Yb: YAG激光陶瓷对 Cr, Yb: YAG 自调 Q 微片激光 器激光性能的影响,研究了不同输出耦合镜透射率对 激光性能的影响以及激光器腔内不同微片对激光输 出纵模模式的选择和激光脉冲稳定性的影响。

2 实验装置

激光二极管抽运的通过键合 Yb: YAG 透明激 光陶瓷的 Cr,Yb:YAG 自调 Q 微片激光器实验装 置如图1所示。实验使用光纤耦合的 940 nm 激光 二极管作为抽运源,光纤的孔芯为 200 μ m,数值孔 径为 0.22。激光二极管抽运源输出的连续激光先 经过一个焦距为 8 mm 的透镜准直后,再通过一个 焦距为 8 mm 的透镜聚焦在 Yb: YAG 陶瓷上, 经光 学耦合系统整形及聚焦后入射到 Yb: YAG 陶瓷上 的抽运光大约为95%,抽运光斑直径约为 $160 \ \mu m_o$ 激光谐振腔是由加工成平行平面的 Yb: YAG 激光 陶瓷薄片、Cr,Yb:YAG 晶体薄片和平面反射镜组 成"三明治"结构的平-平腔。Yb:YAG 激光陶瓷的 原子数分数为10%,厚度为1.5 mm,用于吸收大部 分抽运功率。Yb:YAG 激光陶瓷的一面镀940 nm 的增透(AR) 膜和 1.03 μm 的高反(HR) 膜作为激 光后腔镜,另一面镀 1030 nm 增透膜以减少腔内损 耗。自调 Q 激光晶体 Cr,Yb:YAG 的厚度为 0.5 mm,Yb³⁺的离子数分数为 10%,Cr⁴⁺的离子数 分数为 0.025%。自调 Q 激光晶体 Cr,Yb:YAG 的 两个表面没有镀膜,均加工抛光成激光量级的平行 平面。Cr,Yb:YAG 自调 Q 激光晶体薄片放置在 Yb:YAG 陶瓷和输出耦合平面镜之间作为自调 Q 激光元件引起脉冲激光振荡,增强激光性能。用于 激光实验的平行平面输出耦合镜的透射率 T_{cc} 分别 为 30%、40%和 50%。实验在室温下运行,没有对 激光增益介质进行主动冷却。输出的调 Q 脉冲使 用 InGaAs 光电倍增管探测,并采用 400 MHz 的 Tektronix TDS 380数字示波器来记录调 Q 波形及 脉冲序列。用激光功率计来测量激光输出功率。激 光 输 出 的 波 长 及 纵 模 模 式 采 用 日 本 安 腾 (AQ6317B)光谱分析仪来测试分析。



图 1 Yb: YAG 陶瓷强化 Cr, Yb: YAG 自调 Q 激光器 实验装置图

Fig. 1 Schematic diagram of experimental setup for enhancement of Cr, Yb : YAG self-Q-switched laser by bonding Yb: YAG ceramic

3 结果与讨论

Yb:YAG 陶瓷强化 Cr,Yb:YAG 自调 Q 微片 激光器激光性能的核心是用 Yb:YAG 透明激光陶 瓷作为增益介质吸收大部分抽运功率,剩余的抽运 光进一步被 Cr,Yb:YAG 晶体吸收来增加激活粒 子的反转数和对抽运光的吸收效率。因此 Cr,Yb: YAG 自调 Q 激光晶体在这里不仅作为调 Q 元件, 而且作为激光增益介质来吸收抽运光。在940 nm 光纤耦合激光二极管的抽运下,采用不同透射率的 输出耦合镜获得了 1030 nm 的调 Q 激光脉冲输出。

图 2 给出了 Yb: YAG/Cr, Yb: YAG 自调 Q 激 光器的平均输出功率随吸收抽运功率的变化情况。 在不同输出镜透射率 T_{oc} 情况下, Yb: YAG/Cr, Yb: YAG 微片激光器的激光阈值也各不相同, T_{oc} 分别 为 30%、40% 和 50% 时对应 Yb: YAG/Cr, Yb: YAG 自调 Q 激光器输出激光的抽运阈值分别为 1.40、1.53、1.88 W。Yb: YAG/Cr, Yb: YAG 自调

Q 微片激光器的阈值随着输出耦合镜透射率的增加 而增加。当T_o为 30%和 40%时,平均输出功率随吸 收抽运功率的增加呈线性增加趋势,斜率效率分别 为 10% 和 8.2%。在吸收抽运功率为7.07 W的情 形下,对于 $T_{\rm oc}$ 为30%和40%而言,最大的平均输出 **功率分别为** 530 mW 和 467 mW, 对应的光-光转换 效率分别为 7.5%和 6.6%。而对于 $T_{oc} = 50\%$ 的情 形,平均输出功率先随抽运功率的增加线性增加,然 而当激光抽运功率上升到 2.93 W时,平均输出功 率开始下降。这主要是由于在采用高透射率的输出 耦合镜的情况下,激光腔内的损耗增加,需要高的抽 运光功率密度来实现激光粒子数的反转,然而随着 抽运光功率的增加,在Yb:YAG 激光陶瓷及 Cr, Yb: YAG 自调 Q 激光晶体上所产生的热量也增加, 而 Yb: YAG 激光材料对温度特别敏感,光学性能随 温度的升高而变差,从而使得激光的性能变差。 Yb:YAG/Cr,Yb:YAG 自调 Q 微片激光器效率低 的原因主要是由于在实验中采用了较厚的 Yb: YAG 陶瓷以及 Yb: YAG 和 Cr, Yb: YAG 晶体在 1030 nm 处的自吸收损耗所造成的。采用端面抽运 的方式,激光增益介质对抽运光的吸收随材料的长 度呈指数衰减,因此采用厚的 Yb: YAG 激光陶瓷导 致了抽运光在靠近 Cr, Yb: YAG 晶体一端的 Yb: YAG 陶瓷和 Cr, Yb: YAG 晶体中的抽运光强度 低,粒子反转数较小,再加上 Yb³⁺掺杂的激光材料 在激光波长 1030 nm 处有一定的自吸收,从而使 Yb:YAG/Cr,Yb:YAG 自调 Q 微片激光器腔内的 损耗增加,激光转换效率低。通过优化 Yb: YAG/ Cr,Yb:YAG 自调 Q 微片激光器中 Yb:YAG 陶瓷 的厚度来改善抽运光在 Yb: YAG 陶瓷和 Cr, Yb: YAG 晶体中的分布实现高粒子数反转,可以有效提 升 Yb: YAG/Cr, Yb: YAG 自调 Q 激光器的效率。





图 3 给出了 $T_{\rm or} = 30\%$ 时, Yb: YAG/Cr, Yb: YAG 自调 Q 激光器发射激光光谱随吸收抽运功率 的变化情况。由于 Yb: YAG 及 Cr, Yb: YAG 激光 材料的发射光光谱较宽(在峰值发射波长1030 nm 处的发射谱谱宽约为 9 nm),因此采用激光材料厚 度为毫米量级的微片作为激光增益介质通常是多纵 模振荡。从光谱中可以看出,激光器的纵模数随吸 收抽运光功率的增大而增加。当吸收抽运光功率小 于 1.98 W 时,激光工作在单模状态;当吸收抽运功 率从 1.98 W 增加到 3.87 W 时,激光纵模数为两 个;当吸收抽运光功率继续增加到 5.68 W 以下,激 光纵模增加为 3 个; 当吸收抽运光功率高于 5.68 W, 产生了4 个纵模。测得的纵模间隔为 0.58 nm,远大于由激光谐振腔腔所决定的自由光 谱范围: $\Delta\lambda_c = \lambda^2/(2L_c) = 0.0146 \text{ nm}$,其中 λ 为激 光发射波长,L。为谐振腔光学长度。



图 3 不同吸收抽运功率下的激光光谱

Fig. 3 Laser emitting spectra under different absorbed

pump power

同时观察到不同纵模模式之间还存在着强烈的 相互竞争,特别是在高功率抽运的情形下,纵模之间 的相互竞争更为激烈,使一些应该出现的纵模消失, 从而导致纵模间距变宽,一些通过激光增益介质微 片选模而造成的增益较小的纵模也可以振荡,激光 输出的纵模模式变得更加复杂。造成纵模之间间距 变宽的原因主要是由腔内不同激光增益介质微片所 构成的倾斜标准具效应。实际输出的激光纵模模式 是由 0.5 mm 厚的 Cr,Yb:YAG、1.5 mm 厚的 Yb:YAG平面薄片及2 mm厚的平行平面输出耦合 镜共同作为腔内标准具选择出来的。

图 4 给出了 $T_{oc} = 30\%$,吸收抽运功率为

2.47 W时的一组典型的脉冲序列及单个脉冲波形。 Yb:YAG/Cr,Yb:YAG 自调 Q 微片激光在此抽运 光功率下是工作在两个纵模振荡的状态,因此激光 输出脉冲的序列呈现高低交替的规律变化,整体变 化较为稳定。脉冲的重复频率为7.25 kHz。尽管 不同纵模所对应的激光脉冲的幅度有一定差别,如 图 4(a)所示,但是单个脉冲能量的变化不大,经测 量单个脉冲的能量为 20.5 μ J,脉冲半峰全宽 (FWHM)为 3.2 ns,相应的脉冲峰值功率为6.4 kW。



图 4 (a)典型的输出激光脉冲序列和(b)单个脉冲波形 Fig. 4 (a) Typical laser pulse trains and (b) single pulse profile

图 5 给出了不同输出耦合镜透射率情况下 Yb: YAG/Cr,Yb:YAG 自调 Q 微片激光器输出激光脉 冲序列重复频率随吸收抽运光功率变化的曲线。对 于不同 T_{oc} ,开始时输出激光脉冲序列的重复频率 均随抽运光功率的增大而线性增加。然而对于不同 的输出耦合透射率,激光脉冲序列重复频率随吸收 抽运光变化的情况各不相同。当 $T_{oc} = 30\%$,抽运 光功率从 1.4 W 增加到 7.07 W 时,重复频率从 0.525 kHz上升到 30 kHz。然而在不同的抽运光功 率范围内重复频率随抽运光功率增加的速率有所不





Fig. 5 Repetition rate as a function of absorbed pump power with different transmissions of output couplers

同。当吸收抽运功率低于 3 W 时,重复频率的增加 速率为 6.7kHz/W。当吸收抽运光功率高于 3 W 而 低于 4.8 W 时,重复频率的增加速率较慢为 0.9 kHz/W。当吸收抽运光功率高于 4.8 W 且低于 6.14 W 时,重复频率的增加速率为 12.5 kHz/W。 当吸收抽运功率大于 6.14 W 时,激光脉冲重复率 随抽运光功率的增加缓慢增加到 30 kHz,然后随抽 运光功率的进一步增加而降低。重复频率在不同抽 运功率阶段内不同的增长速率主要是由于在增大抽 运功率过程中,激光腔内出现了多模振荡并且模式 之间相互竞争造成的。

图 6 给出了输出激光脉冲宽度随抽运光功率增加的变化曲线。对于不同的 T_{oc} ,输出脉冲激光的脉冲宽度随着抽运光功率的增大改变不大。对于 $T_{oc}=30\%$ 的情形,脉冲宽度随抽运光功率的增加从 2.9 ns 缓慢上升到 3.75 ns,而当吸收抽运功率高于 5.7 W 后,脉冲宽度基本不随抽运光功率的增加而 变化,约为 3.8 ns。



图 6 脉冲宽度随吸收抽运光功率的变化 Fig. 6 Pulse width as a function of absorbed pump power

图 7 和图 8 分别给出 Yb: YAG/Cr, Yb: YAG 自调 Q 微片激光器输出激光脉冲能量和峰值功率 随抽运光功率变化的情况。在不同输出耦合镜透射 率下,脉冲能量随吸收抽运功率的变化很小,基本保 持在 20 μ J 左右,而且输出耦合镜透射率对激光输 出脉冲能量的影响较小,这主要是由于 Cr,Yb: YAG 晶体中 Cr⁴⁺ 离子数分数较小,可饱和吸收体 Cr⁴⁺的调制作用较小。同样从图 8 可以看出,激光 输出的峰值功率随吸收抽运功率的变化也不明显, 基本保持在 6~9 kW 之间,这主要是由于激光脉冲 宽度基本上与吸收抽运功率无关,因而激光脉冲的 峰值功率随吸收抽运功率的变化与脉冲能量的变化 相似。

综合以上实验结果,影响 Yb: YAG 陶瓷强化



图 7 脉冲能量随吸收抽运功率的变化





图 8 峰值功率随吸收抽运功率的变化

Fig. 8 Peak power as a function of absorbed pump power Cr,Yb:YAG 自调 Q 微片激光器激光性能的因素主 要有所用强化激光材料 Yb: YAG 的厚度、输出耦合 镜的透射率、自调 Q 激光晶体 Cr,Yb:YAG 的原子 数分数及厚度等。与采用平-凹腔 Yb: YAG 激光陶 瓷强化 Cr,Yb:YAG 自调激光器激光性能的研究 结果^[9]相比,尽管 Yb: YAG/Cr, Yb: YAG 微片激 光器的激光转换效率比较低,但通过采用微片激光 器的形式获得了高峰值功率、纳秒脉冲激光输出,同 时通过实验可以看出目前有关 Yb: YAG 激光陶瓷 强化 Cr, Yb: YAG 自调 Q 激光器激光性能的研究 还有很大的提升空间,主要通过进一步优化强化激 光性能的 Yb: YAG 陶瓷的厚度,在保证吸收足够抽 运光的同时要保证 Cr,Yb:YAG 晶体所吸收的抽 运光在 Cr,Yb:YAG 晶体中可产生导致激光振荡 的粒子反转数。

4 结 论

报道了 Yb: YAG 陶瓷强化 Cr, Yb: YAG 自调 Q微片激光器的激光性能。Yb: YAG 陶瓷强化 Cr, Yb: YAG 自调 Q 微片激光器的实验研究是采用 Yb: YAG 陶瓷、Cr, Yb: YAG 晶体及平行平面输出 耦合镜的"三明治"微片激光器结构,在 940 nm 激

光二极管的抽运下获得了 1030 nm 的脉冲激光输 出。研究表明,当输出耦合镜透射率为 30%时, Yb: YAG/Cr, Yb: YAG 自调 Q 微片激光器的性能 较好。当吸收抽运功率为 7.07 W时,获得了平均输 出功率 0.53 W 的激光输出,对应的光-光转换效率为 7.5%。自调 Q 激光脉冲的重复频率可高达 30 kHz, 脉冲宽度 3.75 ns,脉冲能量 20.4 山,峰值功率 5.44 kW。同时研究了不同输出耦合镜透射率对自 调 Q 激光性能的影响,随着输出耦合镜透射率的增 加,自调Q激光器的效率稍有下降,然而脉冲激光 器的其他性能则略有提升,如果采用透射率为 40% 或者 50%的输出耦合镜,在低的抽运功率下, Yb:YAG/Cr,Yb:YAG 自调 Q 微片激光器的脉冲 能量可以高达25 µJ、脉冲宽度小于 3 ns、峰值功率 可以高达 9 kW 以上。因此 Yb: YAG/Cr, Yb: YAG自调 Q 微片激光器的性能可以通过改变 Yb: YAG 陶瓷和 Cr, Yb: YAG 晶体的参数来进一 步优化。

参考文献

- P. Wang, S. Zhou, K. K. Lee *et al.*. Picosecond laser pulse generation in a monolithic self-Q-switched solid-state laser[J]. *Opt. Commun.*, 1995, **114**(5-6): 439~441
- 2 J. Dong, P. Deng, Y. Lu*et al.*. LD pumped Cr⁴⁺, Nd³⁺:YAG with self-*Q*-switched laser output of 1. 4 W[J]. *Opt. Lett.*, 2000, **25**(15): 1101~1103
- 3 J. Dong, P. Deng, Y. Liu et al.. Performance of the self-Qswitched Cr, Yb : YAG laser [J]. Chin. Phys. Lett., 2002, 19(3): 342~344
- 4 J. Dong, P. Deng, J. Xu. The growth of Cr⁴⁺, Yb³⁺: yttrium aluminum garnet (YAG) crystal and its absorption spectra properties[J]. J. Crystal Growth, 1999, 203(1-2): 163~167
- 5 J. Dong, P. Deng, J. Xu. Spectral and luminescence properties of Cr⁴⁺ and Yb³⁺ ions in yttrium aluminum garnet (YAG)[J]. *Opt. Mater.*, 2000, **14**(2): 109~113
- 6 J. Dong, A. Shirakawa, S. Huang *et al.*. Stable laser-diode pumped microchip sub-nanosecond Cr. Yb: YAG self-Q-switched laser[J]. *Laser Phys. Lett.*, 2005, 2(8): 387~391
- 7 J. Dong, P. Deng. The effect of Cr concentration on emission cross section and fluorescence lifetime in Cr, Yb: YAG crystal[J]. J. Lumin., 2003, 104(1-2): 151~158
- 8 J. Y. Zhou, J. Ma, J. Dong *et al.*. Efficient, nanosecond self-Q-switched Cr, Yb: YAG lasers by bonding Yb: YAG crystal[J]. *Laser Phys. Lett.*, 2011, 8(8): 591~597
- 9 J. Dong, J. Ma, Y. Cheng *et al.*. Comparative study on enhancement of self-Q-switched Cr, Yb: YAG lasers by bonding Yb: YAG ceramic and crystal[J]. *Laser Phys. Lett.*, 2011, 8(12): 591~597
- 10 H. Yagi, K. Takaichi, K. Ueda *et al.*. The physical properties of composite YAG ceramics [J]. *Laser Phys.*, 2005, **15**(9): 1338~1344
- 11 J. Dong, K. Ueda, A. Shirakawa et al.. Composite Yb: YAG/ Cr⁴⁺: YAG ceramics picosecond microchip lasers [J]. Opt. Express, 2007, 15(22): 14516~14523

栏目编辑: 宋梅梅